



Profesor Jarosław Roman Juchniewicz

26 kwietnia 1928 – 16 września 2019

Jarosław Roman Juchniewicz urodził się 26 kwietnia 1928 roku w Wilnie. Ojciec Ludwik, urzędnik i matka Maria z d. Wirutowicz rozwiedli się, gdy Jarosław miał dwa lata. Okres II wojny światowej spędził pod opieką babci i dziadka w Płocku. W 1947 uzyskał świadectwo maturalne w Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Studia wyższe odbył w latach 1947-1952 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Już w 1950 roku, jeszcze podczas studiów, rozpoczął pracę jako młodszy asystent, w wymiarze 15 godzin tygodniowo, i pracował nieprzerwanie aż do 2005 roku.

Pracując w Katedrze Wysokich Napięć, a następnie w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej zajmował po kolei wszystkie stanowiska nauczyciela akademickiego, od młodszego asystenta zaczynając, poprzez aspiranta (doktoranta), adiunkta, docenta i na stanowisku profesora zwyczajnego kończąc (1986).

Na Wydziale Elektrycznym przez wiele lat pełnił funkcję kierownika zakładu, zastępcy dyrektora instytutu, dyrektora instytutu (1982-1984 oraz 1993-1999) i prodziekana (1968-1969). Przez dwie kadencje był prorektorem ds. współpracy z zagranicą (1984-1990). W 1961 roku wyjechał na Uniwersytet Londyński na 10-miesięczne stypendium Fundacji Forda (Prof. Lewis), a w roku 1981 przebywał również 10 miesięcy na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie (Prof. B.J. Cros). W semestrze letnim 1968/1969 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Profesor Jarosław Roman Juchniewicz wypromował 13 doktorów nauk technicznych, z których czterech uzyskało stopień doktora habilitowanego (Jonusef Radman Hassan Abed, Stefan Głuchowski, Jacek Wańkowicz, Janina Pospieszna). Kierował bardzo ważnymi, prestiżowymi dla Wydziału, pracami badawczymi (np. kierownicze uczestnictwo w realizacji w latach 1980. międzynarodowych programów badawczych INTERKRIOLEP i INTERKRIOENERGO). Wniósł wielki wkład w nawiązanie i rozwój współpracy zagranicznej Wydziału. Zainicjował wraz z Prof. K. Moschem z Politechniki w Dreźnie cykliczne High Voltage Workshops oraz bardzo owocną współpracę z Uniwersyteciem w Stuttgarcie. Jego dorobek publikacyjny obejmuje 55 publikacji, 40 raportów, 2 skrypty i 2 książki.

Był wieloletnim członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem CIGRE, członkiem IEEE w randze Senior Member. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został

wyróżniony Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, trzema nagrodami Ministra i wieloma nagrodami Rektora. Otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W uznaniu wybitnych zasług dla Wydziału i Uczelni został uhonorowany Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej z Brylantem.

W 1952 roku ożenił się z Haliną Gołembiewską, miał dwie córki Elżbietę (ur. 1952) i Ludwikę (ur. 1965).

Zmarł 16 września 2019 roku i został pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Wybrane, znaczące publikacje

- Skowroński J.I., Juchniewicz J., Widurski T., *Kamionka jako materiał izolacyjny dla elektrotechniki*. „Przegląd Elektrotechniczny” 1955, R. 31, z. 10/11, s. 675-680.
- Juchniewicz J., *O mechanizmie powstawania śladów pełnych przy wysokim napięciu*. Praca doktorska, 83 strony. Politechnika Wrocławska 1959.
- Juchniewicz J., *Wysokonapięciowe układy izolacyjne. Wprowadzenie do problemu pracy w warunkach zabrudzeniowych*. „Zeszyty Problemowe Dolnośląskiego Biura Projektów Górniczych” 1960, nr 17, 47 stron.
- Juchniewicz J., Lisiecki J., *Wytrzymałość dielektryczna i układy izolacyjne. Materiały pomocnicze do wykładów*, Skrypt Politechniki Wrocławskiej 1976, 110 stron.
- Juchniewicz J., *Przeskok zabrudzeniowy*, PWN, Warszawa 1966.
- Juchniewicz J., Lisiecki J. (red.) *Wysokonapięciowe układy izolacyjne*. Skrypt Politechniki Wrocławskiej 1980.
- Juchniewicz J., *Badania wysokonapięciowych niskotemperaturowych układów izolacyjnych*, s. 372-392, rozdział [w:] Kosztaluk R., (red.) *Technika badań wysokonapięciowych*, tom 2, WNT, Warszawa 1985.

Opracowanie: Krystian Leonard Chrzan,
Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

